# 激光与光电子学进展

# 基于二氧化钒的太赫兹超材料动态 可调宽带吸收器

龚江,宗容\*,李辉,段韬 云南大学信息学院,云南 昆明 650500

**摘要** 在硅平面上设计了一种基于二氧化钒(VO<sub>2</sub>)超材料的可调谐太赫兹(THz)宽带吸收器,该吸收器由VO<sub>2</sub>谐振层和被SiO<sub>2</sub>介质隔开的金属反射层组成。数值仿真结果表明,具有高电导率(30000 S/m)的VO<sub>2</sub>表现为金属相, 其吸收率大于90%时吸收带宽达到了2THz,并且分别在4.5THz和5.8THz处实现了吸收率为99.3%和99.6% 的完美吸收。具有低电导率(100 S/m)的VO<sub>2</sub>则表现为绝缘相,其在相应的宽频吸收带内的峰值吸收率仅为8%。 因此,通过改变吸收器结构中VO<sub>2</sub>材料的电导率,可以实现宽频带内吸收率的动态调谐以及吸收和反射功能的切换。此外,由于结构的对称性,所提出的吸收器在垂直入射条件下具有偏振不敏感特性,并且在大入射角度范围内 保持着良好的吸收性能。

关键词 材料;超材料;太赫兹;可调谐吸收器;二氧化钒 中图分类号 O436 文献标志码 A

doi: 10. 3788/LOP202158. 0316001

# Dynamically Tunable Broadband Terahertz Metamaterial Absorber Based on Vanadium Dioxide

Gong Jiang, Zong Rong<sup>\*</sup>, Li Hui, Duan Tao

School of Information, Yunnan University, Kunming, Yunnan 650500, China

**Abstract** In this paper, a vanadium dioxide  $(VO_2)$  based tunable broadband terahertz (THz) absorber is designed on the silicon plane, which is composed of a  $VO_2$  resonator and a metal layer, separated by a thin silicon dioxide  $(SiO_2)$  dielectric layer. Numerical simulation results show that  $VO_2$  with high conductivity (30000 S/m) is at its metal phase, and when its absorptivity is greater than 90%, the 2.0 THz absorption bandwidth can be obtained. In addition, the perfect absorption is realized with absorptivity of 99.3% and 99.6% at 4.5THz and 5.8THz, respectively. In contrast,  $VO_2$  with low conductivity (100 S/m) is at its insulation phase, and the peak absorptivity in the corresponding broad absorption band is only 8%. Therefore, by altering the conductivity of  $VO_2$  in the absorber, one can switch between absorption and reflection and realize the dynamic tuning of absorptivity in a broad frequency band. In addition, the proposed absorber is polarization-insensitive under vertical incidence due to its structural symmetry. Moreover, the absorber maintains an excellent absorption performance over a wide incident angle range.

Key words materials; metamaterial; terahertz; tunable absorber; vanadium dioxide OCIS codes 160. 3918; 010. 1030; 300. 6495; 040. 2235

收稿日期: 2020-07-08; 修回日期: 2020-07-15; 录用日期: 2020-07-20

**基金项目**:国家自然科学基金(61162004)

<sup>\*</sup>E-mail: zongrong@ynu.edu.cn

## 1引言

THz是频率位于微波和红外之间(0.1~10 THz) 的电磁波。近年来 THz 技术得到了越来越多的关 注<sup>[1]</sup>。THz超材料吸收器(Metamaterial Absorbers) 是一种对入射电磁波有高吸收率的器件,在红外探 测<sup>[2]</sup>、电磁隐身<sup>[3]</sup>和传感<sup>[4]</sup>等领域展现出了广阔的应 用前景。基于电磁谐振器的超材料吸收器在 2008年由Landy等<sup>[5]</sup>提出。随后出现了各种不同类 型的超材料吸收器,包括单频带[6]、多频带[7-9]和宽频 带<sup>[10]</sup>吸收器。但是,大部分吸收器都是金属-介质-金属结构,这种吸收器的尺寸和形状比较固定,其 吸收性能无法根据需求进行动态调节,因此其应用 范围受到限制。随着微机电系统(MEMS)<sup>[11]</sup>、石墨 烯<sup>[12-14]</sup>、液晶(LC)<sup>[15]</sup>和VO<sub>2</sub><sup>[16-17]</sup>等材料的出现,THz 超材料吸收器迅速发展起来。通过改变温度、光和 电刺激,THz超材料吸收器的电导率和介电特性可 以被稳定调节。2016年, Yao等<sup>[18]</sup>提出了一种由周 期性石墨烯椭圆盘构成的吸收器,通过调节石墨烯 的费米能级,实现了双频带完美吸收峰的波长偏 移。2017年, Wang等<sup>[19]</sup>在液晶材料上设计了金属 圆盘和金属椭圆盘相组合的结构,实现了三频带的 完美吸收,通过调节液晶材料上的电压,可以实现 吸收峰频率的改变。

VO<sub>2</sub>是一种相变材料,当环境温度在67℃左右 时,其电导率可以发生5个数量级的巨大突变 (40~4×10<sup>5</sup> S/m),同时发生绝缘态到金属态的可 逆相变<sup>[20]</sup>,因此其常被运用到各种超材料中。 2012年,Wen等<sup>[21]</sup>提出了VO<sub>2</sub>混合超材料吸收器, VO<sub>2</sub>薄膜基于热触发发生了由绝缘体到金属的相 变,阻抗匹配条件被破坏,并实现了约63.3%的深度 调制。Liu等<sup>[22]</sup>提出了一种基于VO<sub>2</sub>亚波长结构的 超宽带吸收器,可以在宽带范围内实现5%~80%吸 收率的调制。由于大多数的超宽带吸收器<sup>[23-26]</sup>都是 通过堆叠多层材料来实现宽带吸收效果的,而这种 多层结构的吸收器在调制速度和结构复杂程度上 会存在一些缺陷,因此宽带、超薄且动态可调吸收 器的研究是一种可行的发展趋势。

基于超薄、宽带以及动态可调的特点,本文提 出了一种具有单层 VO<sub>2</sub>结构的动态可调宽带吸收 器,在4.25~6.25 THz的宽频带内实现了吸收率在 90%以上的完美吸收性能。通过改变电导率,可实 现该吸收器吸收率的主动调控。当电导率在 100~30000 S/m之间改变时,能够在宽频吸收带内 切换吸收器的吸收和反射属性。同时,该吸收器还 具有极化不敏感以及宽范围入射角度不敏感的特 性,这降低了吸收器在实际应用中的局限性。本文 所提的超薄宽带可调谐吸收器为太赫兹和其他频 段的宽带可调器件的研究提供了新的思路。

#### 2 结构与方法

本文所提出的基于 VO<sub>2</sub>相变材料的太赫兹可 调谐宽带吸收器的单元结构示意图如图 1 所示,其 中周期  $p = 50 \,\mu\text{m}$ 。接地面是厚度 ( $t_4$ )为4  $\mu$ m 的 Si 材料,其上方厚度 ( $t_3$ )为 0.2  $\mu$ m 的金是吸收器的 反射层,中间由介电常数为 3.75、厚度 ( $t_2$ )为8  $\mu$ m 的 SiO<sub>2</sub>介质层构成,顶部厚度 ( $t_1$ )为2  $\mu$ m 且具有开 口"田"字形结构的 VO<sub>2</sub>是谐振层。图 1 中谐振结构 的其余参数分别为  $l_1 = 43 \,\mu\text{m}$ ,  $l_2 = 37 \,\mu\text{m}$ , VO<sub>2</sub>的宽 度均为2  $\mu$ m。在 THz 频段范围内, VO<sub>2</sub>的介电常数  $\varepsilon(\omega)$ 可以由 Drude模型<sup>[27]</sup>表示为

$$\varepsilon(\omega) = \varepsilon_{\infty} - \frac{\omega_{p}^{2}(\sigma)}{\omega^{2} + i\gamma\omega}, \qquad (1)$$

式中:VO<sub>2</sub>材料的高频极限介电常数 $\epsilon_{\infty} = 12; \omega_{p}$ 为等 离子体频率; $\sigma$ 为VO<sub>2</sub>的电导率; $\omega$ 为THz波的角频 率;碰撞频率 $\gamma = 5.75 \times 10^{13}$  rad/s。 $\omega_{p}$ 可近似表示



图 1 吸收器的几何结构示意图。(a)周期性单元的三维立体图;(b)周期性单元的俯视图;(c)周期性单元的侧视图 Fig. 1 Geometric structure of absorber. (a) Three-dimensional view of periodic unit cell; (b) top view of periodic unit cell; (c) side view of periodic unit cell

为  $\omega_{p}^{2}(\sigma) = \frac{\sigma}{\sigma_{0}} \omega_{p}^{2}(\sigma_{0})$ ,其中  $\sigma_{0} = 3 \times 10^{3} \Omega^{-1} \cdot \mathrm{cm}^{-1}$ ,  $\omega_{p}(\sigma_{0}) = 1.4 \times 10^{15} \mathrm{ rad/s_{\circ}}$ 

为了研究本文所提出的太赫兹超材料动态可 调吸收器的光学特性,利用商用仿真软件CST Microwave Studio,通过基于频域的有限元法 (FEM),在3.5~7.5 THz频段内对吸收器进行了 仿真。在仿真时,z=0的平面位于Si接地平面的底 部,平面电磁波沿z轴的负方向垂直入射到吸收器 上,入射波的电场沿x方向极化,磁场沿y方向极 化,在x和y方向选择周期性边界条件,在z方向选 择开放性边界条件。根据Zhang等<sup>[20]</sup>对VO<sub>2</sub>相变性 质的研究,经过模拟仿真,可以得出不同电导率下 吸收器的吸收光谱。在本文的模型中,吸收率可以 表示为

$$A(\omega) = 1 - R(\omega) - T(\omega), \qquad (2)$$

式中: $A(\omega)$ 、 $R(\omega)$ 和 $T(\omega)$ 分别表示吸收率、反射率 和透射率,且 $R(\omega) = |S_{11}|^2$ , $T(\omega) = |S_{21}|^2$ , $|S_{11}|$ 、  $|S_{21}|$ 分别表示反射系数和透射系数。由于结构中底 层金属的存在,电磁波被全部反射,因此 $T(\omega)$ 始终 为0,(2)式可以直接简化成 $A(\omega) = 1 - R(\omega)$ 。

#### 3 结果与讨论

当电磁波垂直入射时,数值仿真得到的吸收和 反射光谱分别如图 2(a)、(b)所示。当VO<sub>2</sub>的电导 率为 30000 S/m时,吸收率在 90% 以上的带宽达到 了最大(4.25~6.25 THz),此结构适合作为高性能 THz 宽带吸收器结构,且在 4.5 THz 和 5.8 THz 处 达到了吸收率分别为 99.3% 和 99.6% 的完美吸收。 当VO<sub>2</sub>的电导率变为 100 S/m时,其相应宽频带内 的反射率可达到 92% 以上,反射率为 8%,此结构适 合作为反射器结构。因此,通过观察曲线变化的总 体趋势,可以看出,当电导率为 100~30000 S/m时, 吸收带内的吸收率和反射率可以得到精准控制。 基于以上特性,通过改变电导率,可以动态调控器 件的吸收和反射功能,进而实现整个宽频带内吸收 和反射功能的主动切换。



图2 电磁波垂直入射时,不同电导率下的数值结果。(a)吸收光谱;(b)反射光谱

Fig. 2 Numerical results under different conductivities when electromagnetic wave is vertically incident. (a) Absorption spectra; (b) reflection spectra

为了研究宽带吸收的物理来源,引入了阻抗匹 配理论。吸收器的相对阻抗的实部和虚部均可由S 参数反演法导出,可定义为

$$Z_{\rm r} = \pm \sqrt{\frac{\left(1+S_{11}\right)^2 - S_{21}^2}{\left(1-S_{11}\right)^2 - S_{21}^2}}, \qquad (3)$$

式中:Z,为吸收器的相对阻抗。

如图3所示,当VO2处于金属相时,在 4.25~6.25 THz的宽频吸收带内,结构的相对阻抗 的实部接近于1而虚部接近于0,意味着此时吸收器 的有效阻抗与自由空间的有效阻抗相匹配,并且由 于底层金属板的存在,入射的太赫兹波被最大程度 地吸收,从而实现了高吸收性能。相反,当VO2处于 绝缘相时,结构的相对阻抗在对应的频率范围内的 实部接近0,即结构的有效阻抗与自由空间的有效阻 抗不在匹配,从而实现了高反射和低吸收的性能。 同时也意味着通过改变VO2电导率(电导率和阻抗 在数值上互为倒数关系),可以改变结构的属性。

为了进一步研究电导率对吸收率影响的物理机理,模拟了电导率分别为100,1000,5000, 30000 S/m时吸收带宽中心频率处的电场,结果如 图4所示。可以看到,当电导率为100 S/m时,谐振 层上基本没有电场分布,说明此时的VO2处于绝缘



图 3 不同条件下吸收器的吸收率和相对阻抗。(a)(b)VO2为金属相;(c)(d)VO2为绝缘相 Fig. 3 Absorptivity and relative impedance of absorber under different conditions. (a)(b) VO2 at metal phase; (c)(d) VO2 at insulation phase



图 4 不同电导率下的电场图。(a)100 S/m;(b)1000 S/m;(c)5000 S/m;(d)30000 S/m

Fig. 4 Electric field diagrams at different conductivities. (a)  $100 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$ ; (b)  $1000 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$ ; (c)  $5000 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$ ; (d)  $30000 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$ 

相。这是由于电磁波入射到超材料结构中时,几乎 可以完全穿透谐振层,而反射层和绝缘相的 VO<sub>2</sub>对 THz 波几乎没有影响,因此出现了低的吸收率。当 电导率较高时,由于 VO<sub>2</sub>逐渐转变成金属特性,VO<sub>2</sub> 结构开口处的电场逐渐增强,因此谐振层和反射层 对 THz 波的影响增强<sup>[27]</sup>,并最终实现了吸收率的提 高。由于 VO<sub>2</sub>材料对温度的变化非常敏感<sup>[20]</sup>,因此 可通过改变温度来间接控制 VO<sub>2</sub>的电导率,最终实 现本文所提出的宽带吸收器动态调控的效果,而这 一特点在金属结构的吸收器中是无法实现的。同 时,本文所提出的基于相变材料 VO<sub>2</sub>的宽带吸收器 还可以实现吸收和反射功能的主动切换,为多功能 的 THz 器件提供了研究思路。 通过以上分析可以发现,吸收器谐振层的电场 主要集中在四个"开口"处。因此,当改变开口大小 时,吸收器的电场会发生变化,进而影响吸收器的 吸收率。当参数42的大小发生变化时,模拟了不同 电导率下结构所对应的吸收光谱,结果如图5所示。 当电导率为30000 S/m时,随着42的减小,结构的 "开口"逐渐变大,但宽带吸收器的吸收率呈现出整 体下降的趋势。这是由于"开口"变大后,该处的电 场强度逐渐降低,吸收器对入射THz波的耦合响应 减弱。但是,当电导率为100 S/m时,VO2处于绝缘 相,谐振层几乎没有电场分布,此时开口的大小对 吸收率几乎没有影响。

极化角度不敏感和入射角度不敏感性是吸收

#### 研究论文



- 图 5 吸收器的电导率分别为 100 S/m 和 30000 S/m 时,开 口大小对吸收器的影响
- Fig. 5 Influence of opening size on absorber when absorptivity is 100 S⋅m<sup>-1</sup> and 30000 S⋅m<sup>-1</sup>, respectively

器十分重要的特性,可降低其在实际中的局限性。 当入射的THz波垂直入射到器件表面时,不同极化 角度下吸收器的吸收光谱如图 6(a)所示。可以看 到,当THz波的极化角度由0°变化到 90°时,所提出 的宽带吸收器的吸收曲线是高度重合的。极化角 度不敏感性与超材料单元结构在x和y方向上的对 称性有着很大的关系<sup>[28]</sup>,这是结构具有极化不敏感 特性的内在原因。图 6(b)、(c)中分别显示了在横 电(TE)偏振和横磁(TM)偏振下太赫兹波斜入射 时的吸收光谱图。对于TE偏振模式而言,随着入 射角度的不断增大,宽带吸收器的吸收带宽逐渐变 窄,但是在入射角度小于50°的范围内,其吸收率大 于90%的带宽仍保持在4.7~6.3 THz的宽频范围 内。随着入射角度的进一步增大,中心频率处的峰 值吸收率出现了低于90%的情况。对于TM偏振 模式,随着入射角度的不断增大,宽带吸收器的带 宽逐渐变宽,而吸收率出现了下降的趋势。当入射 角度在62°以内时,宽带吸收器的峰值吸收率仍能保 持在90%以上,当继续增加入射角度时,吸收率将 逐渐减小。因此,可以得出,所提出的吸收器在50° 的宽入射角度范围内对TE和TM波均可以保持良 好的吸收性能。





### 4 结 论

提出了一种基于二氧化钒的太赫兹超材料动态可调宽带吸收器结构。数值仿真结果表明,当电导率控制为30000 S/m时,结构吸收率大于90%的吸收带宽可达2 THz,并分别在4.5 THz和5.8 THz处实现了吸收率为99.3%和99.6%的完美吸收。当电导率控制为100 S/m时,相应宽频带内结构的反射率达到了92%以上,可认为此时结构处于反射状态。因此,随着电导率的变化,吸收器的吸收率和反射率是动态可调的,所提出的结构在吸收和反射功能之间可实现主动切换。此外,由于结构上的对称性,吸收器在THz波垂直入射时具有

极化不敏感的特性。当THz波斜入射时,该吸收器在50°的入射角度范围内对TE和TM波保持良好的吸收性能。这些优良的特性使得所提出的结构能广泛应用到光电开关、电磁隐身和成像等方面。

#### 参考文献

- [1] Tonouchi M. Cutting-edge terahertz technology [J]. Nature Photonics, 2007, 1(2): 97-105.
- [2] Ryzhii V, Otsuji T, Ryzhii M, et al. Graphene terahertz uncooled bolometers[J]. Journal of Physics D: Applied Physics, 2013, 46(6): 065102.
- [3] Schurig D, Mock J J, Justice B J, et al. Metamaterial electromagnetic cloak at microwave frequencies[J]. Science, 2006, 314(5801): 977-980.

#### 第 58 卷 第 3 期/2021 年 2 月/激光与光电子学进展

- [4] Wang Y, Cui Z J, Zhu D Y, et al. Multiband terahertz absorber and selective sensing performance[J]. Optics Express, 2019, 27(10): 14133.
- [5] Landy N I, Sajuyigbe S, Mock J J, et al. Perfect metamaterial absorber[J]. Physical Review Letters, 2008, 100(20): 207402.
- [6] Huang X, Yang F, Gao B, et al. Metamaterial absorber with independently tunable amplitude and frequency in the terahertz regime [J]. Optics Express, 2019, 27(18): 25902-25911.
- [7] Meng Q L, Zhang Y, Zhang B, et al. Characteristics of optically tunable multi-band terahertz metamaterial absorber [J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2019, 56(10): 101603.
  孟庆龙,张艳,张彬,等.光控可调谐多频带太赫兹 超材料吸收器的特性[J].激光与光电子学进展, 2019, 56(10): 101603.
- [8] Hu D, Wang H Y, Tang Z J, et al. Design of fourband terahertz perfect absorber based on a simple #shaped metamaterial resonator [J]. Applied Physics A, 2016, 122(9): 1-7.
- [10] Meng W W, Lv J, Zhang L W, et al. An ultrabroadband and polarization-independent metamaterial absorber with bandwidth of 3.7 THz [J]. Optics Communications, 2019, 431: 255-260.
- [11] Alves F, Grbovic D, Kearney B, et al. Microelectromechanical systems bimaterial terahertz sensor with integrated metamaterial absorber [J]. Optics Letters, 2012, 37(11): 1886-1888.
- [12] Yuan Y H, Chen X Y, Hu F R, et al. Terahertz amplitude modulator based on metasurface/ion-gel/ graphene hybrid structure [J]. Chinese Journal of Lasers, 2019, 46(6): 0614016.
  袁莹辉,陈勰宇,胡放荣,等.基于人工超表面/离 子凝胶/石墨烯复合结构的太赫兹调幅器件[J].中 国激光, 2019, 46(6): 0614016.
- [13] Wu J J, Zhao H X, Gao J X. Enhancing light absorption of graphene using magneto-optical photonic crystals [J]. Chinese Journal of Lasers, 2020, 47(4): 0403003.
  武继江,赵浩旭,高金霞.基于磁光光子晶体的石 墨烯光吸收增强[J].中国激光, 2020, 47(4): 0403003.
- [14] Weis P, Garcia-Pomar J L, Rahm M. Towards loss compensated and lasing terahertz metamaterials based on optically pumped graphene [J]. Optics Express, 2014, 22(7): 8473-8489.
- [15] Wu Y, Ruan X Z, Chen C H, et al. Graphene/

liquid crystal based terahertz phase shifters [J]. Optics Express, 2013, 21(18): 21395-21402.

- [16] Park J T, Oh I H, Lee E, et al. Structure and magnetism in VO<sub>2</sub> nanorods [J]. Applied Physics Letters, 2007, 91(15): 153112.
- [17] Qin Y, Li Y, Fang B Y, et al. Fabrication and optical properties of vanadium dioxide thin films doped by tungsten-vanadium Co-sputtering[J]. Acta Optica Sinica, 2013, 33(12): 1231002.
  覃源,李毅,方宝英,等.钨钒共溅掺杂二氧化钒薄 膜的制备及其光学特性[J].光学学报, 2013, 33 (12): 1231002.
- [18] Yao G, Ling F R, Yue J, et al. Dual-band tunable perfect metamaterial absorber in the THz range[J]. Optics Express, 2016, 24(2): 1518-1527.
- [19] Wang R X, Li L, Liu J L, et al. Triple-band tunable perfect terahertz metamaterial absorber with liquid crystal [J]. Optics Express, 2017, 25(26): 32280-32289.
- [20] Zhang K, Zhang L, Duan D, et al. Wide band terahertz switch of undulated waveguide with VO<sub>2</sub> film coated inner wall [J]. Journal of Lightwave Technology, 2018, 36(19): 4401-4407.
- [21] Wen Q Y, Zhang H W, Yang Q H, et al. A tunable hybrid metamaterial absorber based on vanadium oxide films [J]. Journal of Physics D: Applied Physics, 2012, 45(23): 235106.
- [22] Liu H, Wang Z H, Li L, et al. Vanadium dioxideassisted broadband tunable terahertz metamaterial absorber[J]. Scientific Reports, 2019, 9(1): 5751.
- [23] Chen Y F, Xue W R, Zhao C, et al. Grating-type mid-infrared absorber based on hexagonal boron nitride material [J]. Acta Optica Sinica, 2019, 39 (10): 1005001.
  陈岳飞,薛文瑞,赵晨,等.基于六方氮化硼材料的 光栅型中红外线吸收器[J].光学学报, 2019, 39 (10): 1005001.
- [24] Chen X, Xue W R, Zhao C, et al. Ultra-broadband infrared absorber based on LiF and NaF [J]. Acta Optica Sinica, 2018, 38(1): 0123002.
  陈曦,薛文瑞,赵晨,等.基于LiF和NaF的超宽带 红外吸收器[J].光学学报, 2018, 38(1): 0123002.
- [25] Kong X R, Dao R N, Zhang H F. A tunable doubledecker ultra-broadband THz absorber based on a phase change material [J]. Plasmonics, 2019, 14 (5): 1233-1241.
- [26] Dao R N, Kong X R, Zhang H F, et al. A tunable broadband terahertz metamaterial absorber based on

the vanadium dioxide[J]. Optik, 2019, 180: 619-625.

- [27] Song Z Y, Wei M L, Wang Z S, et al. Terahertz absorber with reconfigurable bandwidth based on isotropic vanadium dioxide metasurfaces [J]. IEEE Photonics Journal, 2019, 11(2): 1-7.
- [28] Li D M, Yuan S, Yang R C, et al. Dynamical

optical-controlled multi-state THz metamaterial absorber [J]. Acta Optica Sinica, 2020, 40(8): 0816001.

李达民, 袁苏, 杨荣草, 等. 动态光调控多态太赫兹 超材料吸收器 [J]. 光学学报, 2020, 40(8): 0816001.